



Gdańsk, 05.12.2012r.
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP/338/050/D/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „*dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej*”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „uPzp” Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ”. SIWZ ulega zmianom w następującym zakresie:

1) Rdz. IX. Pkt. 15 oraz Pkt. 22

Przed zmianą:

15. Każdy dokument składający się na ofertę (oprócz instrukcji obsługi, która może być w języku angielskim) sporządzony w innym języku, niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

22. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzyistych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości
Pok. 11
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk

i opisane: „*dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej*”

nr postępowania ZP/338/050/D/12

Nie otwierać przed dniem 10.12.2012 godz. 12:00.

Po zmianie:

15. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

22. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzyistych, zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:

Politechnika Gdańska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej
Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości
Pok. 11
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk

i opisane: „*dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PES oraz mikroskopii skaningowej SPM*”



w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”
nr postępowania ZP/338/050/D/12
Nie otwierać przed dniem 31.12.2012 godz. 12:00.

2) **Rdz. X. Pkt 4 oraz 6.**

Przed zmianą:

4. Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2012 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk, (pokój nr 11)

Po zmianie:

4. Termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2012 o godz. 11:30.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2012 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk, (pokój nr 11)

3) **Załącznik nr 7 SIWZ.**

Przed zmianą: ZP/283/050/D/12

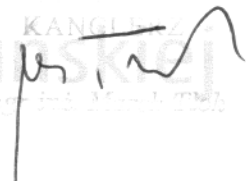
Po zmianie: ZP/338/050/D/12

1. Moduł Analityczny Spektroskopii XPS
3. Moduł Wzrostu Warstw PVD

Zamawiający wykreśla: Musi obsługiwać podłoża o rozmiarze do 2 cali z możliwością pracy z mniejszymi próbkami a także musi posiadać możliwość montowania masek.

- 4) Załącznik nr 8 do SIWZ – Zamawiający zamieszcza na stronie aktualne „Oświadczenie rejestracyjne”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

KANGLEWICZ
mgr inż. Marek TMB

(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)



(pieczęć firmowa wykonawcy)

Oświadczenie rejestracyjne

Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego *dostawa wielozadaniowej aparatury ultrawysokopróżniowej przeznaczonej do nanoszenia cienkich warstw i układów wielowarstwowych metodą PVD modyfikacji i kompleksowej analizy powierzchni metodami z rodziny spektroskopii fotoelektronów PES oraz mikroskopii skaningowej SPM w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.*

(nazwa postępowania) ZP/383/050/D/12 (numer postępowania) informuję, że:

1) zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej, poufny identyfikator, komplet login – hasło należy przesłać na adres e-mail:

.....

2) osobą upoważnioną do otrzymania poufnego identyfikatora, kompletu login - hasło i odpowiedzialną za jego poufność jest:

.....

imię i nazwisko

3) osobą upoważnioną do sygnowania ofert składanych w trakcie aukcji bezpiecznym podpisem elektronicznym jest:

.....

imię i nazwisko

.....

imię i nazwisko

(podpis własnoręczny osoby(osób)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy)